【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和7年7月14日(2025.7.14)

【国際公開番号】WO2024/071142
【出願番号】特願2024-550357(P2024-550357)
【国際特許分類】
Ｃ２５Ｄ　9/06(2006.01)
Ｈ０１Ｍ　8/021(2016.01)
Ｈ０１Ｍ　8/0228(2016.01)
Ｈ０１Ｍ　8/10(2016.01)
【ＦＩ】
Ｃ２５Ｄ　9/06
Ｈ０１Ｍ　8/021
Ｈ０１Ｍ　8/0228
Ｈ０１Ｍ　8/10　１０１

【手続補正書】
【提出日】令和6年3月18日(2024.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
(削除)
【請求項２】
(削除)
【請求項３】
タングステンの酸化物イオン及び水を含み、ｐＨが２～６である溶液中において、ステンレス鋼基材を０．９Ｖ以上の電位にてアノード分極して、ステンレス鋼基材表面に酸化タングステンを含む表面層を形成する工程を含む、耐食性ステンレス鋼の製造方法。上記電位は、標準水素電極を基準にして測定された値を表す。
【請求項４】
(削除)
【請求項５】
前記溶液がさらに錯形成化合物を含む、請求項３に記載の耐食性ステンレス鋼の製造方法。
【請求項６】
前記錯形成化合物がクエン酸である、請求項５に記載の耐食性ステンレス鋼の製造方法。